

پوشش دهنده لایه نازک



نام:

پوشش دهنده لایه نازک

Name:
Spin Coater

سال تولید:

۲۰۱۴

مشخصات:

۹۰۰۰ rpm
Vacuum ۱۰ pa
Digital

کارکرد:

روش پوشش دورانی معمولاً برای لاک زدن روی قرص‌های زیر ساخت در صنعت میکروالکترونیک و فناوری میکرو استفاده می‌شود. ضخامت لایه ایجاد شده به گرانروی لاک نوری، سرعت دورانی، شتاب و طول زمان چرخش وابسته است.